

2013B1823

BL14B2

**使用済み液晶ディスプレイガラスからのゼオライト合成と
遷移金属の局所構造解析**

**Synthesis of Zeolite from Wasted LCD Panel Glass and
Investigation of Local Structures of Transition Metals**

小橋 正^a, 鴻池 知輝^a, 内海 康彦^a, 柿森 伸明^a, 佐藤 充孝^b, 八木 俊介^{c*}, 中平 敦^c
Tadashi Kobashi^a, Tomoki Kounoike^a, Utsumi Yasuhiko^a, Nobuaki Kakimori^a, Mitsutaka Sato^b,
Shunsuke Yagi^{*}, Atsushi Nakahira^c

^a シャープ(株), ^b 東北大学金属材料研究所, ^c 大阪府立大学
^aSharp Co. Ltd., ^bIMR, Tohoku University, ^cOsaka Prefecture University
* 現所属: 東京大学
* Current affiliation: The University of Tokyo

アブストラクト:

使用済み液晶ディスプレイに使用されているガラス基板を原料として、作製したゼオライトに含まれている遷移金属である Cu および In の局所構造を XAFS により調べた。その結果、廃液晶ディスプレイガラスから合成したゼオライトには、ガラス基板の電極中に含まれている Cu が 2 値イオンと類似の構造で存在していることがわかった。また、In は合成前後で In_2O_3 と同様の局所構造をとっていることが判明した。

キーワード: ガラス、ゼオライト、液晶ディスプレイ、Cu、In、局所構造、XAFS

背景と研究目的:

将来的に排出量が増加すると予測される液晶ディスプレイガラス基板を資源として有効に利用することを見据え、アルミノホウケイ酸ガラスを原料とし、アルカリ水熱処理によりゼオライトを合成する研究を行ってきた[1, 2]。軟化温度の高いアルミノホウケイ酸ガラスを加熱軟化せずに新たな機能材料としての再資源化が可能となる。これまでの研究により、100°C 以下の水熱処理により、ゼオライトの合成が可能であることがわかっている。廃液晶ディスプレイには、電極材料としてガラス基板表面に遷移金属が含まれており、ゼオライトの合成過程や生成したゼオライトの物性に影響を与える可能性がある。本研究では、廃液晶ディスプレイガラスを用い、ゼオライトを合成した場合の生成物中の遷移金属の局所構造を調べることを目的とする。

実験:

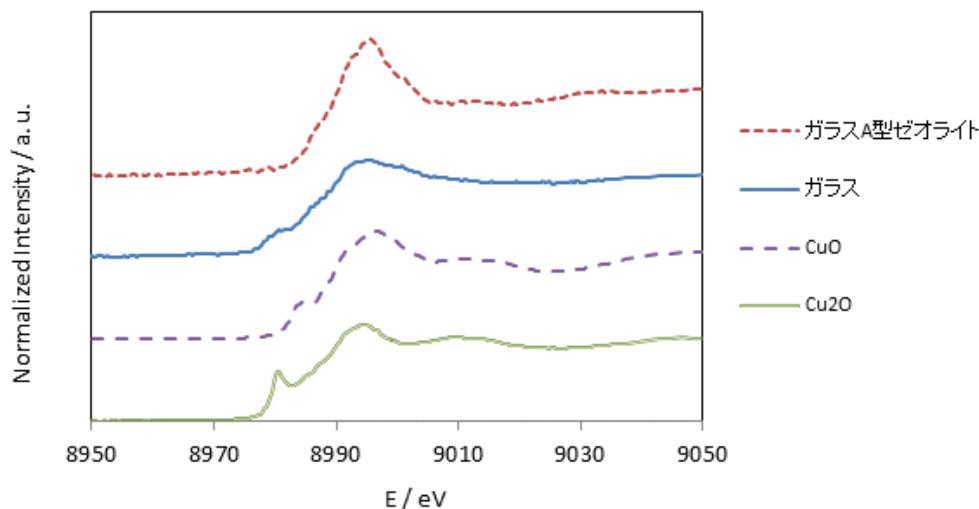
廃液晶ディスプレイガラスをボールミルにより、中央粒径 8 μm に粉碎し、得られた粉体にアルミニ酸ナトリウムを添加し、水酸化ナトリウム水溶液中で 95°C での水熱処理を施した。X 線回折にて生成相を確認した結果、A 型ゼオライトが生成していた。合成前のガラスと合成後のガラス A 型ゼオライトに含まれる遷移金属である Cu 元素(K 裂 8.98 keV)および In 元素(K 裂 27.9 keV)の局所構造を評価するため、ビームライン BL14B2 を使用し、Si(311)面結晶面により、19 素子 Ge 半導体検出器を用いた蛍光法によって XAFS 測定を行った。また、参照試料として準備した Cu_2O 、 CuO 、および、 In_2O_3 と、市販の A 型ゼオライトを硝酸インジウム水溶液に浸漬させて In^{3+} イオンを担持させた試料についても、透過法により測定を行った。

結果および考察:

図 1 にゼオライトを合成する前のガラスと合成後のガラス A 型ゼオライトの Cu-K 裂吸収端における XANES 領域の測定結果を示す。合成により、Cu の XANES スペクトルは高エネルギー側へシフトしていることから、合成前は 1 値イオンと類似の構造をとっていた Cu は、その価数が増加し、酸化されていることが判明した。

図 2 にゼオライトを合成する前のガラスと合成後のガラス A 型ゼオライト、 In^{3+} イオンを担持した市販の A 型ゼオライトの In-K 裂吸端における XANES 領域の測定結果を示す。合成前後で In の XANES スペクトルに大きな変化はみられず、それぞれ In_2O_3 と類似の XANES スペクトルを示し、3 値の状態で存在していることが示された。また、 In^{3+} イオンを担持した市販の A 型ゼオライトにおいても、ゼオライトを合成する前のガラスや合成後のガラス A 型ゼオライトと同様のスペクトルが得られた。以上の結果から、Cu はゼオライトの合成過程において、Cu の価数が 1 値から 2 値へと変化し、異なる価数でゼオライトへと取り込まれたことが考えられる。Cu がイオン交換サイトやそれ以外のサイトに存在しているかについては引き続き検証をする必要がある。また、In に関しては合成前後で XANES スペクトルに変化が見られなかったため、In が合成過程に影響を与える可能性は少ないと考えられる。さらに、 In^{3+} イオンを担持した市販 A 型ゼオライトも同様の XANES スペクトルを示したことから、In はガラスからゼオライトを合成する過程において、また、イオン交換サイトに存在していても、その局所構造が変化しないことが判明した。そのため、合成後の In は 3 値の酸化物のような状態で存在している、あるいは、 In^{3+} の状態でイオン交換サイトに存在している可能性が示唆された。

(a)



(b)

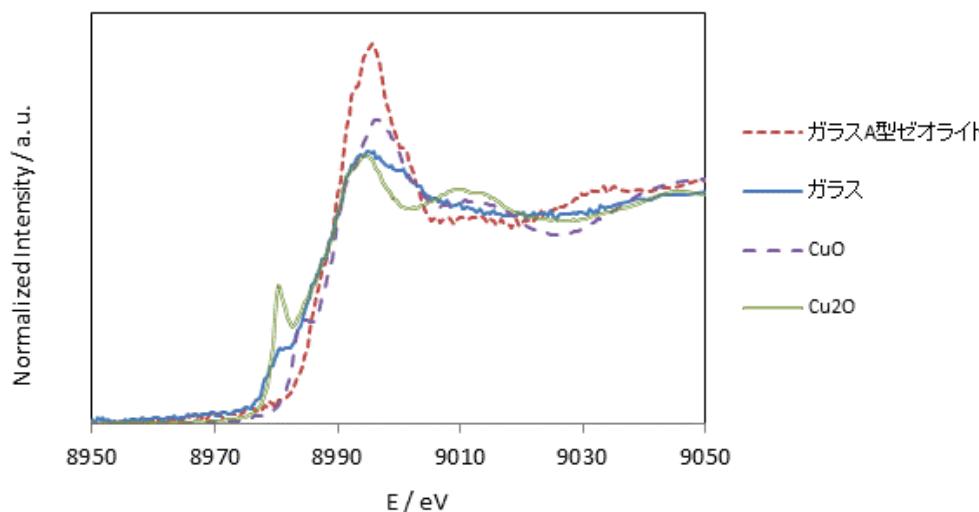
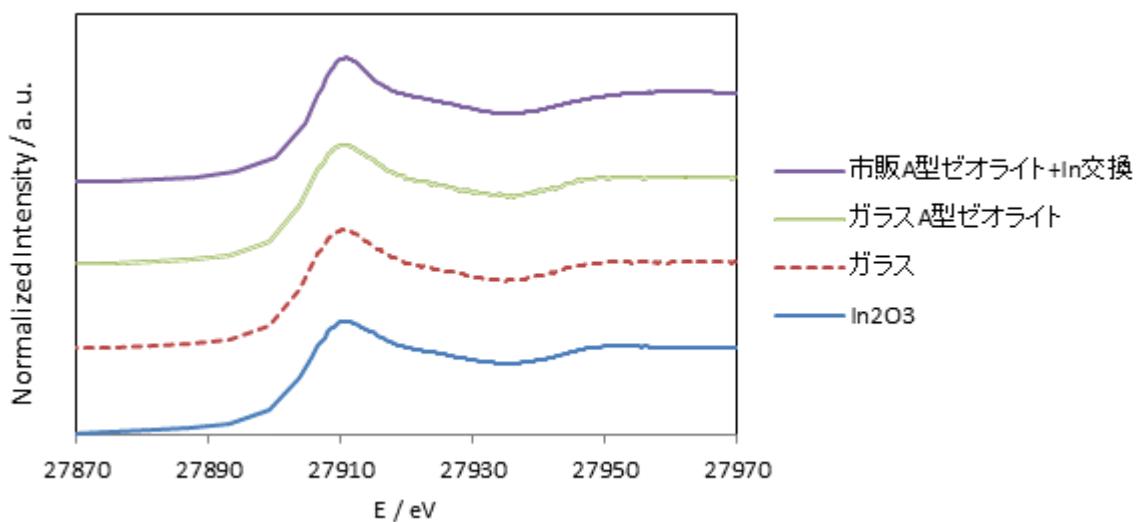


図 1 ゼオライト合成前の廃液晶ディスプレイガラスと、廃液晶ディスプレイガラスを原料として合成したガラス A 型ゼオライトの Cu-K 裂吸端 XANES スペクトル。(a)は並べて比較、(b)は重ねて比較。

(a)



(b)

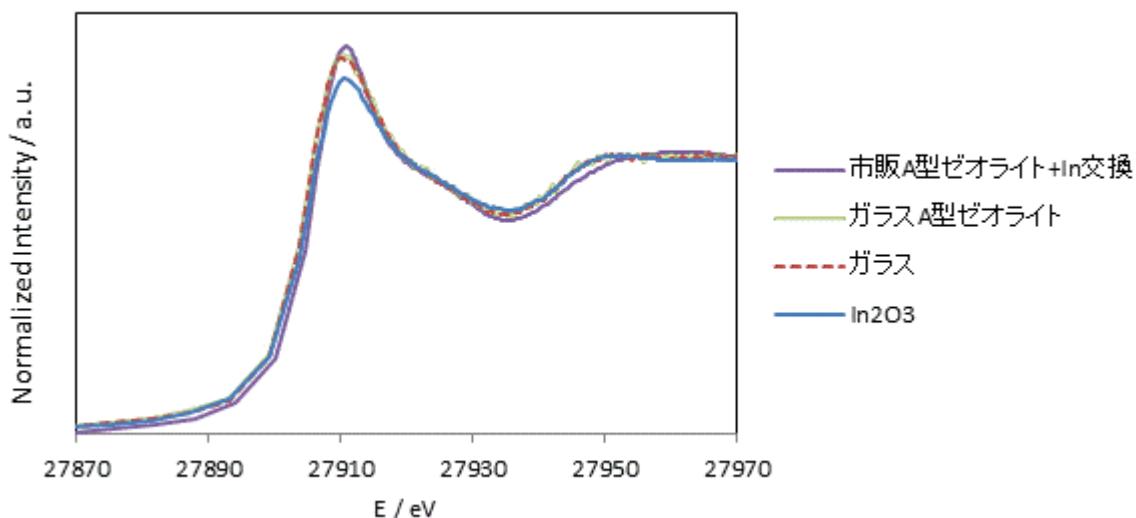


図 2 ゼオライト合成前の廃液晶ディスプレイガラスと、廃液晶ディスプレイガラスを原料として合成したガラス A 型ゼオライトの In-K殻 XANES スペクトル。(a)は並べて比較、(b)は重ねて比較。

今後の課題 :

液晶ディスプレイガラスを用いたゼオライト合成において、合成前後でガラス基板の電極中の Cu の局所構造が変化することが判明した。これにより、Cu が取り込まれたゼオライトを触媒として用いた場合、その性能に変化がみられることが考えられる。ゼオライトに金属イオンを担持させて触媒能を発揮させるためには、金属イオンが存在する溶液中のイオン交換による方法等が用いられるが、単純にイオン交換により担持した 2 価の Cu と、ガラス基板表面の Cu がゼオライトに取り込まれた場合とで局所構造に変化があるか検証を行うことが今後の課題である。また、In を担持したゼオライトを触媒として使用する際に、廃ガラスから合成した A 型ゼオライトと、それと同じ局所構造を示すイオン交換により In を担持したゼオライトが同等の性能を示すかを検証する必要がある。

参考文献：

- [1] 辻口 他、材料 **62**, 357 (2013).
- [2] M. Tsujiguchi et al., *J. Am. Ceram. Soc.* **97**, 114-119 (2014).

©JASRI

(Received: March 18, 2017; Early edition: April 25, 2018;
Accepted: July 3, 2018; Published: August 16, 2018)